

Załącznik do protokołu z otwarcia ofert/Attachment to the protocol on the opening of offers

| Nr części / Part no | Nazwa części / part name | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zam. / The gross amount allocated to financing the order | Złożone oferty (nr oferty, nazwa firmy, adres, cena oferty) | | | |
|------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|--|
| | | | oferta nr 1 / offer no 1 | oferta nr 2 / offer no 2 | oferta nr 3 / offer no 3 | oferta nr 4 / offer no 4 |
| | | | | | HexaTech, Inc. 991 Aviation Parkway, Suite 800 Morrisville, NC 27560 USA | Xiamen Compound Semiconductor Wafers Co.,Ltd #506B, Henghui Business Center,No.77,Lingx ia Nan Road, High Technology Zone, Huli, Xiamen,361000 |
| 1 | Podłoża szafir / Sapphire wafer | 56 318,63 PLN | | 8032.50 USD | 930.00 USD | 1300.00 USD |
| 2 | Podłoża szafir / GaN / Sapphire/GaN wafer | 87 606,75 PLN | | 19200.00 USD | 1920.00 USD | |
| 3 | Podłoża szafir / AlN / Sapphire/AlN wafer | 37 545,75 PLN | | 5280.00 USD | 4875.00 USD | |
| 4 | Podłoża GaN / GaN wafer | 75 091,50 PLN | | 6700.00 USD | 14500.00 USD | |
| 5 | Podłoża AlN / AlN wafer | 94 314,92 PLN | 14130.00 USD | 30150.00 USD | 45900.00 USD | |
| 6 | Podłoża SiC / AlN wafer | 52 564,05 PLN | | 2450.00 USD | 5800.00 USD | |
| 7 | Związki do MOCVD / Compounds for MOCVD | 35 305,92 PLN | | | | |

PO.271.8.2022 - Dostawa materiałów do epitaksji dla Łukasiewicz – PORT, z podziałem na 10 części/ Supply of materials for epitaxy for Łukasiewicz – PORT, divided into 10 lots

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|--|-------------|--|--|
| 8 | Glin / Aluminium | 21 106,80 PLN | | | | |
| 9 | Gal / Gallium | 8 487,00 PLN | | | | |
| 10 | hBN, Grafen / hBN, Graphene | 22 527,45 PLN | | 2015.00 USD | | |